

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成20年10月9日(2008.10.9)

【公表番号】特表2005-514525(P2005-514525A)

【公表日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【年通号数】公開・登録公報2005-019

【出願番号】特願2003-560271(P2003-560271)

【国際特許分類】

C 2 3 C	26/00	(2006.01)
C 2 2 C	19/05	(2006.01)
C 2 3 C	4/06	(2006.01)
C 2 3 C	30/00	(2006.01)
F 0 1 D	5/18	(2006.01)
F 0 1 D	5/28	(2006.01)
F 0 1 D	9/02	(2006.01)
F 0 2 C	7/00	(2006.01)
F 2 3 R	3/42	(2006.01)

【F I】

C 2 3 C	26/00	B
C 2 2 C	19/05	B
C 2 3 C	4/06	
C 2 3 C	30/00	A
F 0 1 D	5/18	
F 0 1 D	5/28	
F 0 1 D	9/02	1 0 2
F 0 2 C	7/00	C
F 0 2 C	7/00	D
F 2 3 R	3/42	C

【誤訳訂正書】

【提出日】平成20年8月8日(2008.8.8)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項7】

被覆を、真空下、シールドガス下又は空気中で、溶射法、高速噴射、電気化学堆積法又は物理的/化学的蒸着法により製造することを特徴とする請求項1~6の何れか1項に記載の高温保護層。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項8

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項8】

ガスター・ビンの部品用の被覆であることを特徴とする請求項1~7の何れか1項に記載の高温保護層。